

名稱	真空 HMDS 蒸鍍爐
電源	110 V
功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塗佈 HMDS：於單片或是一整盒的試片上塗佈 HMDS</li> <li>2. 真空烘烤：可提供一中低真空之環境做晶片的加熱烘烤</li> </ol>
規格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最多擺放容量：8 盒 Cassette (即 200 片 Wafer)</li> <li>2. HMDS 使用標準：210 次塗佈動作/ 1L</li> <li>3. 最高操作溫度為 160 °C</li> </ol>
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HMDS 為劇毒且致癌物，裝置過程需注意安全，並迅速完成裝置過程。</li> <li>2. 高溫烘烤完畢，勿直接以手碰觸 Cassette 與內部腔體。</li> </ol>
備註	<p>廠商名稱：昌皓科技股份有限公司  公司電話：(03) 5978-948, 5978-427, 5978-951  手 機：0935-893-826  聯絡人：蔡明都先生</p>